Wiederholung: Die Sputterausbeute



<n> = mittlere Anzahl der pro Einschuß emittierten Teilchen n⁺ = Anzahl der auftreffenden Ionen

Y hängt von mehreren lonen- und Materialparametern ab.



Wiederholung: Energieverteilung bei Emission



Die Energieverteilung gesputterter Teilchen unterscheidet sich deutlich von jener thermisch evaporierter Atome!

Wiederholung: Winkelverteilung bei Emission



$$n(\alpha) \propto \cos^{n} \alpha$$

 $n \leq 1 \quad \text{E} < 1 \text{ keV}$
 $n > 1 \quad \text{E} > 1 \text{ keV}$

Wiederholung: Sputtern von Legierungen



Bei einer gleichmässigen Verteilung von Materialien verschiedener Sputterausbeuten entspricht (nach einer Einlaufphase) die Dampfstrahlzusammensetzung der ursprünglichen Targetzusammensetzung.

Wiederholung: Reaktive Prozesse (TiN) Druck in der Kammer in Abhängigkeit vom N₂-Fluss:



Zunächst wird aller Stickstoff verbraucht; Optimal wäre der instabile Arbeitspunkt A.

Gasphasentransport



Modifikation der Energie- und Winkelverteilung des Beschichtungsgutes beim Transport von der Quelle zum Substrat

- Beschichtungsgut
- Arbeitsgas, ionisiert oder neutral

Beschichtungsteilchen durchquert Gasphase



Pro Stoss erleidet das Beschichtungsteilchen einen mittleren Energieverlust ΔE und eine mittlere Winkeländerung $\Delta \phi$.

Mittlerer Energieverlust I

Anfangsbedingung: Teilchen 1 in Ruhe, Teilchen 2 bewege sich. Betrachte den Energieverlust von Teilchen 2.

$$\left\langle \frac{\mathrm{E'}}{\mathrm{E}} \right\rangle = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{4 \cdot \mu}{\left(1 + \mu\right)^2}, \quad \mu = \frac{\mathrm{m}_1}{\mathrm{m}_2}, \quad \left\langle \Delta \mathrm{E} \right\rangle \approx \mathrm{E} \cdot \left(1 - \left\langle \frac{\mathrm{E'}}{\mathrm{E}} \right\rangle\right)$$

E ... Energie Teilchen 2 vor dem Stoss E' ... Energie Teilchen 2 nach dem Stoss

Leichtes Arbeitsgas: $\mu = 0.1 \Longrightarrow \langle E'/E \rangle = 0.83$

Gleiche Massen: $\mu = 1 \Longrightarrow \langle E'/E \rangle = 0.5$

Schweres Arbeitsgas: $\mu = 10 \Longrightarrow \langle E'/E \rangle = 0.83$

Mittlerer Energieverlust II

Situation nach 5 Stössen:

- **Leichtes Arbeitsgas**: $\mu = 0.1 \Longrightarrow (\langle E'/E \rangle)^5 = 0.4$
- **Gleiche Massen:** $\mu = 1 \Longrightarrow (\langle E'/E \rangle)^5 = 0.03$

Schweres Arbeitsgas: $\mu = 0.1 \Longrightarrow (\langle E'/E \rangle)^5 = 0.4$

Bei realistischeren Stossprozessen treten energieabhängige Wirkungsquerschnitte auf. Je langsamer ein Teilchen, desto größer sein Wirkungsquerschnitt. Weiters muss irgendwann die Gechwindigkeitsverteilung der Gasatome berücksichtigt werden.

Mittlerer Streuwinkel I

Mittlerer Streuwinkel θ von Teilchen 2:

$$\left\langle \cos \varphi \right\rangle = 1 - \frac{\mu^2}{3}, \quad \mu = \frac{m_1}{m_2} < 1$$
$$\left\langle \cos \varphi \right\rangle = \frac{2}{3 \cdot \mu}, \quad \mu = \frac{m_1}{m_2} > 1$$

Leichtes Arbeitsgas: $\mu = 0.1 \Rightarrow \langle \phi \rangle = 4.6^{\circ}$ Gleiche Massen: $\mu = 1 \Rightarrow \langle \phi \rangle = 48.2^{\circ}$ Schweres Arbeitsgas: $\mu = 10 \Rightarrow \langle \phi \rangle = 86.2^{\circ}$

Mittlerer Streuwinkel II

Anzahl der Stösse n, um 360° zu überstreichen (vollständiger Verlust der Richtungsinformation):

- **Leichtes Arbeitsgas:** $\mu = 0.1 \Rightarrow \langle \phi \rangle = 4.6^{\circ}$ n = 79
- Gleiche Massen: $\mu = 1 \Rightarrow \langle \phi \rangle = 48.2^{\circ}$ n = 8Schweres Arbeitsgas: $\mu = 10 \Rightarrow \langle \phi \rangle = 86.2^{\circ}$

Gasphasenstreuung Zusammenfassung Als Resultat der Stösse in der Gasphase ergeben sich folgende zwei Extremfälle:



Elementare Stufen der Beschichtung



Oberflächentypen I

Kubisch-flächenzentriert







(100)

(110)

000000 $\circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ \circ a$ 0000000 0000000 $a\sqrt{2}$ 2

(111)

Oberflächentypen II

Kubisch-raumzentriert







(100)



(111)







Bestimmung von Potentialenergieoberflächen



Topmost Atomic Layers (Side View)

Elementare Potentialenergieoberflächen





(110)



(111)

Komplexere Oberflächengeometrien

Gestufte Oberfläche – Ehrlich Schwöbel Barriere



Bindungsenergien

Wichtige Bindungsenergien



Elementarprozesse: Phononenschwingungen



Elementarprozesse: Desorption ν_{Des} -//// WWC ₩₩∽ -//// ₩₩r 🔺 -///// ₩₩⁄ŗ WW -//// -///// WW WW \ MM∿ ₩₩~ ♥ ₩₩⁄• -///// -//// `\\\\ -\\\\\ YWW-(-//// ₩₩∽ -///// $v_0 \cong 5 \cdot 10^{12} \text{Hz}$

Desorptionsfrequenz:



$$E_{Des} \cong 1 - 3eV$$

Elementarprozesse: Oberflächendiffusion



Diffusionsfrequenz:



 $E_{\text{Diff}} \cong 0.1 - 0.8 \text{eV}$

Oberflächendiffusion: Random Walk



Pythagoras:

$$l^{2} = \left(\sum_{i=1}^{n_{x}} x_{i}\right)^{2} + \left(\sum_{i=1}^{n_{y}} y_{i}\right)^{2} \qquad x_{i}, y_{i} = \pm a$$

$$l^{2} = \left(\sum_{i=1}^{n_{x}} x_{i}\sum_{j=1}^{n_{x}} x_{j}\right) + \left(\sum_{i=1}^{n_{x}} y_{i}\sum_{j=1}^{n_{x}} y_{j}\right)$$

$$\left\langle l^{2} \right\rangle = \left\langle \left(\sum x_{i}\sum x_{j}\right) \right\rangle + \left\langle \left(\sum y_{i}\sum y_{j}\right) \right\rangle =$$

$$= \left\langle \sum_{i=1}^{n_{x}} x_{i}^{2} \right\rangle + \left\langle \sum_{i=1}^{n_{y}} y_{i}^{2} \right\rangle = (n_{x} + n_{y}) \cdot a^{2} = N \cdot a^{2}$$

l...effektiv zurückgelegte Weglänge

$$\langle l^2 \rangle = \mathbf{N} \cdot \mathbf{a}^2$$

Oberflächendiffusion: Diffusionskoeffizient

$$\begin{pmatrix} 1^{2} \\ \end{pmatrix} = N \cdot a^{2}$$

$$D = v_{0} \cdot a^{2} \cdot e^{-\frac{E_{\text{Diff}}}{k_{B}T_{S}}} [m^{2}s^{-1}]$$

$$V_{\text{Diff}} = v_{0} \cdot e^{-\frac{E_{\text{Diff}}}{k_{B}T_{S}}}$$

$$Einstein-Relation:$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \end{pmatrix} \cong \sqrt{D\tau}[m]$$

$$r = \text{Diffusionszeit}$$

Zeitmasstäbe I

Gitterschwingungen:

$$v_0 \cong 5 \cdot 10^{12} \,\mathrm{Hz}$$

Oberflächendiffusion:



$$T_{S} = 300 \text{ K}$$

 $k_{B} = 1,38.10^{-23} \text{J/K}$

$$E_{Diff} = 0,2 \text{ eV}=3,2.10^{-20} \text{ J}$$

 $v_{Diff} = 2,2.10^9 \text{ Hz}$
 $\tau_{Diff} = v_{Diff}^{-1}= 0.5 \text{ ns}$

Desorption:

$$v_{\text{Des}} = v_0 \cdot e^{-\frac{E_{\text{Des}}}{k_B T_S}}$$

 $E_{Des} = 2 \text{ eV} = 3,2.10^{-19} \text{ J}$ $v_{Des} = 1,2.10^{-21} \text{ Hz(!)}$ $\tau_{Des} = v_{Des}^{-1} = 10^{13} \text{ a}$

Zeitmasstäbe II



Wesentliche Phänomene spielen sich auf extrem unterschiedlichen Zeitskalen ab!

Kondensationsregimes

 Komplette Kondensation:

 Jedes auftreffende Teilchen bleibt an der Oberfläche, da die Desorptions-Frequenz extrem gering ist.
 Voraussetzung: T_S

 Inkomplette Kondensation: Teilchen können desorbieren, es stellt sich ein Adsorptions/Desorptions-Gleichgewicht ein (dazu später mehr). Voraussetzung: T_s >